

Warszawa, dnia 19.05.2025 r.



Dotyczy: przetargu na dostawę urządzenia do osadzania metalizacji PVD - nr postępowania F2/61/2025/ZP.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W odniesieniu do punktu 5.5 specyfikacji technicznej, czy mogliby Państwo wyjaśnić, czy proces czyszczenia targetu musi odbywać się przy całkowicie zmienionej pozycji próbki, czy też dopuszczalne są rozwiązania, w których próbka pozostaje w tej samej pozycji – na przykład poprzez zastosowanie osłon na źródłach lub na próbce?

Odpowiedź:

Zapis w p. 5.5. wskazuje, aby wykonanie procesu oczyszczania targetu było możliwe w strefie poza obszarem osadzania, a więc należy wydzielić taki obszar wokół targetu na czas jego czyszczenia. Zmiana pozycji podłoża z próbką na czas tego procesu może ułatwić realizację takiego zabezpieczenia podłoża, ale taka zmiana nie jest konieczna, o ile zastosowanie odpowiednich przesłon wyklucza kontaminację podłoża w czasie jonowego czyszczenia targetu.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Strona 1 z 1